

ARPESによるSb(111)表面における異方的スピン軌道相互作用の観測

菅原克明¹、佐藤宇史¹、相馬清吾¹、久保田正人²、小野寛太²、小澤健一³、
齋藤智彦⁴、相浦義宏⁵、組頭広志⁶、尾嶋正治⁶、吉田鉄平⁷、藤森淳⁷、高橋隆¹

東北大院理¹、PF物構研²、東工大院理工³、
東理大院理⁴、産総研⁵、東大院工⁶、東大新領域⁷

Photon Factory のBL-28において新たに建設されたエンドステーションを用いて、Sb(111)表面の高分解能角度分解光電子分光(HR-ARPES)を行った。V族半金属は超伝導、量子効果やデバイスへの応用という観点から主にBi(111)表面において精力的な研究が行われている。今回我々はこれらV族半金属の表面電子構造についての理解を深める目的で、Sb(111)表面について高分解能ARPESを行い、その励起光依存性を系統的に測定した。

図1(a)(b)に励起光 65 eV、及び 73 eV で測定したSb(111)の価電子帯のARPESスペクトル強度を結合エネルギーと波数の関係でプロットしたものを示す。図の明るい部分が実験的に決定したエネルギー・バンドに対応する。励起光 65 eV(図1(a))において $\bar{\Gamma}$ 点の結合エネルギー 0.5, 1.5, 2.0 eV に観測されたエネルギー・バンドは、励起光 73 eV(図1(b))においては、そのエネルギー位置・分散形状に大きな変化が現れており、強い3次元性を有する事を示している。従ってこれらのバンドはバルクに由来すると考えられる。これに対し、約 0.2 eV に底を持つ明るい電子的・バンドには、励起光を変化させてもピーク位置の目立った変化は観測されておらず、表面特有の電子構造であると考えられる。

当日はより詳細な励起光依存性について報告し、Sbのバルク・バンドの3次元的構造について議論する。さらに高エネルギー・角度分解能を用いることで明らかになった表面電子・バンドにおける微細電子構造の詳細測定の結果を報告し、スピン軌道相互作用の大きさや異方性について議論する。

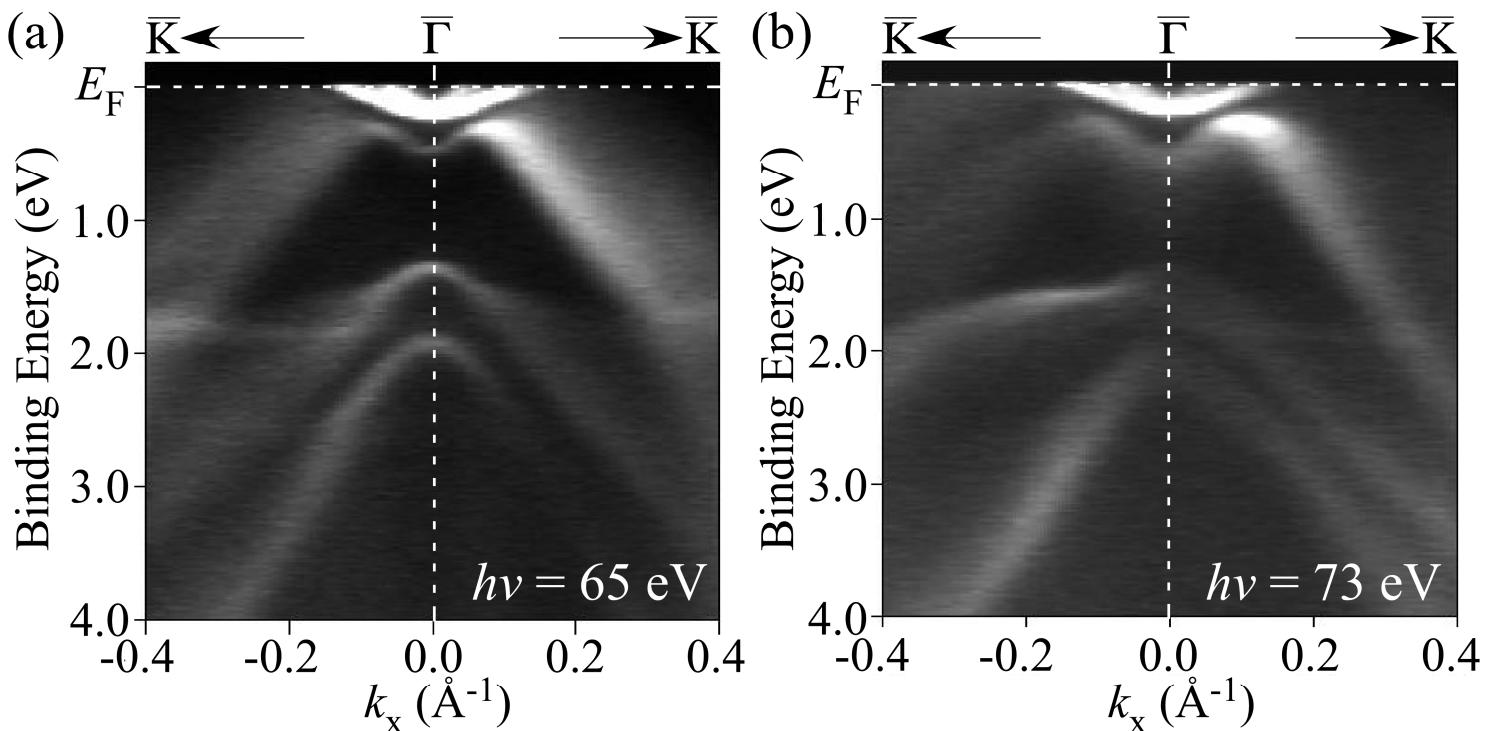


図1 (a)励起光 65 eV、及び (b)73 eV で測定したSb(111)表面のAPRES スペクトルの強度プロット